

## LiIO<sub>3</sub> 및 BBO 결정을 이용한 Ti:sapphire 레이저의 제 2 조화파 발생

오차환 · 추한태 · 윤태현 · 안준석 · 박윤찬

한국표준과학연구원

김상기 · 김필수

한양대학교 물리학과

(1993년 3월 22일 받음)

LiIO<sub>3</sub> 및 BBO 결정에서 Ti:sapphire 레이저에 대한 제 2 조화파 발생 실험을 실시하였다. LiIO<sub>3</sub>는 5 mm, 10 mm의 두 종류를 이용하였으며 BBO의 길이는 7 mm이었다. 780 nm~810 nm 영역에서의 LiIO<sub>3</sub> 및 BBO 결정에 대한 제 2 조화파 변환 효율을 측정하였고 이론과 비교하였다. 또, 평균 출력에 따른 제 2 조화파의 출력을 측정함으로서 794 nm에서의 제 2 조화파 변환 계수(conversion coefficient)를 구하였으며, 그 값은 LiIO<sub>3</sub> 결정에 대해  $(1.06 \pm 0.05) \times 10^{-4} \text{ W}^{-1}$ (10 mm),  $(5.28 \pm 0.33) \times 10^{-5} \text{ W}^{-1}$ (5 mm)이었고 7 mm의 BBO에 대해서는  $(2.96 \pm 0.05) \times 10^{-5} \text{ W}^{-1}$ 이었다.

### I. 서 론

자외 영역의 광원을 얻기 위한 가장 일반적인 방법은 고출력 레이저를 이용한 비선형 매질(nonlinear medium)에서의 제 2 조화파 발생(second harmonic generation)이다. 1961년 P. A. Franken 등은 최초로 수정 결정에서 루비레이저 광속에 대한 제 2 조화파 발생에 성공하였다<sup>[1]</sup>. 제 2 조화파 발생에 이용되는 비선형 매질로는 단축(uniaxial) 결정인 KDP(KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>), LiIO<sub>3</sub>, BBO( $\beta$ -BaB<sub>2</sub>O<sub>4</sub>) 등과 쌍축(biaxial) 결정인 KTP(KTiOPO<sub>4</sub>), LBO(LiB<sub>3</sub>O<sub>5</sub>), KNbO<sub>3</sub> 등 및 유기(organic) 결정인 Urea [CO(NH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>], MAP(C<sub>10</sub>H<sub>11</sub>N<sub>3</sub>O<sub>6</sub>) 등으로 현재까지 약 50여종 이상의 비선형 매질이 보고되어 있다.<sup>[2]</sup> 제 2 조화파 발생에 사용될 비선형 매질을 선택하기 위하여는 우선 사용될 레이저 파장에서의 비선형도(nonlinearity)가 커야 하고 흡수가 작아야 한다. 또, 화학적으로 안정하며 절단 및 연마가 수월한 매질을 선택하는 것이 유리하고 고출력 레이저를 이용하는 경우에는 매질의 광 손상 문턱(optical damage threshold)이 높아야 한다.

1968년 G. D. Boyd와 D. A. Kleinman은 가우스 분포를 갖는 레이저 광속을 이용한 제 2 조화파 발생 효율을

계산하였다.<sup>[3]</sup> 420 nm 파장대의 제 2 조화파 발생에 많이 쓰이는 비선형 매질은 KNbO<sub>3</sub>로 비선형 계수가 매우 크며 흡수가 작다는 장점을 가진다.<sup>[4]</sup> 그러나 KNbO<sub>3</sub>의 사용 가능 영역은 840~950 nm이기 때문에 400 nm 이하의 자외선 발생에는 이용할 수 없다. 400 nm 이하의 파장에서 잘 알려진 매질은 LiIO<sub>3</sub>와 BBO이다. 이들의 비선형 계수는 KNbO<sub>3</sub>에 비해 낮으나 사용 파장대가 넓고 화학적으로 안정하다는 장점을 가진다. 또, KNbO<sub>3</sub>의 경우처럼<sup>[5]</sup> 위상 정합을 위해 -23°C 까지 냉각 시키지 않고 각도 tunning만으로 위상 정합을 이용할 수 있기 때문에 그만큼 실험이 수월하다. 1986년 H. Buesener 등은 CW 고리 색소레이저를 이용하여 586.3 nm~624 nm 영역에서 LiIO<sub>3</sub> 결정의 제 2 조화파 발생 효율을 측정하였다.<sup>[6]</sup> K. Kato는 펄스 색소레이저를 이용하여 BBO 결정에서 지금까지의 결과에 비해 매우 짧은 204.8 nm 파장의 자외선을 얻을 수 있음을 보였다.<sup>[7]</sup>

본 실험에서는 Ca<sup>+</sup> 이온의 검출에 필요한 397 nm 광원을 얻기 위하여 LiIO<sub>3</sub> 및 BBO 결정을 이용한 제 2 조화파 발생을 실시하였다. Ti:sapphire 레이저를 이용하여 동일한 조건 하에서 LiIO<sub>3</sub>와 BBO 결정에 대해 위상 정합이 일어나는 허용 각도  $\theta$ 을 비교하였고, 780~

본 연구는 과학기술처 출연연구개발 사업중 “이온저장 기술개발연구”의 일부분으로 수행되었음.

810 nm의 파장 영역에 대한 제2조화파 변환 효율을 측정하였으며 이론식에 의한 계산 결과와 비교하였다. 또, 펌프광 출력에 대한 제2조화파 출력을 측정하여 794 nm에서의 LiIO<sub>3</sub> 및 BBO에 대한 제2조화파 변환 계수를 구하였다.

## II. 이 론

제2조화파는 레이저 광속이 비선형 매질을 통과할 때 매질에 유도되는 2차 비선형 전기 분극(electric polarization)에 의해 발생하며, 제2조화파 발생이 효율적으로 일어나기 위해서는 레이저 광속과 유도된 비선형 전기 분극간의 상호 작용이 잘 일어나야만 한다. 이러한 상호 작용이 효율적으로 일어나기 위해서는 진행하는 레이저 광속과 유도된 전기 분극의 위상이 잘 맞아야 하는데, 상호 간의 위상을 맞추어 주는 것을 위상정합(phase matching)이라 한다. 일반적인 normal dispersion을 갖는 매질에서는 위상정합이 불가능하나 복굴절(birefringent) 매질에서는 광속의 진행 방향을 적절히 조절함으로서 위상정합이 가능하다. 위상정합은 제1종 위상정합 및 제2종 위상정합이 가능한데, 제1종 위상정합은 정상광선(ordinary wave)과 이상광선(extraordinary wave)에 대한 파벡터(wave vector)가 동일한 경우이고 제2종 위상정합은 서로 다른 경우에 이용된다. 일반적으로 제1종 위상정합을 이용하며, 본 실험에서도 제1종 위상정합을 이용하였으므로 제1종 위상정합의 경우에 대해서 살펴 보면, 위상정합각  $\theta_m$ 은 매질의 굴절률에 의해

$$\theta_m = \sin^{-1} [n_o(\omega)^2 - n_o(2\omega)^2] / [n_o(2\omega)^2 - n_o(\omega)^2] \quad (1)$$

로 주어진다. 여기에서,  $n_o(\omega)$ ,  $n_o(2\omega)$ 는 정상광선에 대한 주파수  $\omega$ ,  $2\omega$ 에서의 굴절률이고,  $n_e(\omega)$ ,  $n_e(2\omega)$ 는 이상광선에 대한  $\omega$ ,  $2\omega$ 에서의 굴절률을 나타낸다. 매질의 굴절률은 파장에 따라 변화하며,

$$n_s(\lambda) = A + B/(\lambda^2 - C) - D\lambda^2 \quad (2)$$

의식에 따른다. 여기에서  $\lambda$ 의 단위는  $\mu\text{m}$ 이다.  $A$ ,  $B$ ,  $C$  및  $D$ 는 각 매질에 따라 고유하게 주어지는 상수이다.  $0.3 \mu\text{m} \sim 6 \mu\text{m}$  영역에서 LiIO<sub>3</sub> 및  $0.198 \mu\text{m} \sim 2.6 \mu\text{m}$  영역에서의 BBO 결정에 대한 각 상수 값은 표 1과 같다.<sup>2)</sup>

제2조화파 출력은 펌프 레이저 출력의 제곱에 비례한다. G. D. Boyd와 D. A. Kleinman의 계산 결과에 따르면, 제2조화파 출력을  $P_2$ , 펌프 레이저의 출력을  $P_1$ 이라 할 때,

표 1. LiIO<sub>3</sub> 및 BBO 결정에 대한 굴절률 상수값<sup>[2]</sup>.

LiIO <sub>3</sub>	A	B	C	D
$n_o$	3.415716	0.047031	0.035306	0.008801
$n_e$	2.918692	0.035145	0.028224	0.003641

BBO	A	B	C	D
$n_o$	2.7405	0.0184	0.0179	0.0155
$n_e$	2.3730	0.0128	0.0156	0.0044

$$P_2 = \gamma_{SH} P_1^2 = 2(\omega^2 d_{eff}^2 kL/\pi n^3 \epsilon_0 c^3) \cdot h(B, \xi) P_1^2 \quad (3)$$

이다. 여기에서,  $\gamma_{SH}$ 는 제2조화파 변환 계수(conversion coefficient)라 한다.  $\omega$ 와  $k$ 는 각각 펌프광의 각주파수 및 파수(wave number)이고,  $n$ 은 펌프광 파장에서 매질의 굴절률이며,  $\epsilon_0$ 와  $c$ 는 각각 진공중의 유전상수(permittivity)와 광속도이다. 그리고,  $L$ 은 매질의 길이이며,  $d_{eff}$ 는 매질의 유효 비선형 계수이다.  $d_{eff}$ 는 LiIO<sub>3</sub> 결정의 경우  $d_{eff} = d_{31} \sin(\theta_m)$ 로 주어지며, 비선형 계수  $d_{31}$ 은  $7.5 \times 10^{-12} \text{ m/V}$ 이다.<sup>[8]</sup> BBO 결정에 대해서는  $\phi=0$ 를 만족하도록 레이저 광속을 진행시킬 때,  $d_{eff} = d_{11} \cos(\theta_m) + d_{31} \sin(\theta_m)$ 으로 주어지며  $d_{11}$  및  $d_{31}$  값은 각각  $1.93 \times 10^{-12}$ ,  $0.14 \times 10^{-12} \text{ m/V}$ 이다.<sup>[9]</sup> 윗 식에서  $h(B, \xi)$ 는 walk-off factor  $B$ 와 focusing parameter  $\xi$ 에 의해 결정되는 focusing factor라 한다. walk-off는 결정내에서 이상광선(extraordinary wave)에 대하여 광속의 진행 방향과 광파의 법선 방향이 결정의 광축 상에서의 경우를 제외하고는 일치하지 않기 때문에 발생하며, 손실로 작용하므로 제2조화파 출력을 감소시키는 요인이다.  $B$  값이  $B \gg 0$ 인 경우를 large walk-off이라 하며  $B$  값이 클수록 제2조화파의 효율은 떨어지는데, 위상정합각이  $90^\circ$ 인 noncritical matching의 경우는 double refraction이 일어나지 않으므로  $B=0$ 이다. 본 실험에 사용된 LiIO<sub>3</sub> 및 BBO 결정은  $B$  값이 약 10 정도의 값을 가지므로 large walk-off에 해당한다. Focusing parameter  $\xi$ 는 펌프광을 매질에 집속할 때 발생하는 비점수차(astigmatism)와 매질의 길이에 대한 집속 beam waist가 얼마나 적절한 값에 가까운가를 나타내는 parameter로서 집속되는 펌프광의 비점수차가 크고 적정 beam waist대로 집속이 되지 않을 수록 제2조화파의 효율은 감소한다.  $B$ 는

$$B = 0.5\rho (Lk)^{1/2} \quad (4)$$

이며, 여기에서  $\rho$ 는 walk-off angle로

$$\tan(\theta_m + \rho) = (n_o/n_e)^2 \tan(\theta_m) \quad (5)$$

에 의해 주어진다. 여기에서  $n_o$ ,  $n_e$ 는 각각 제2조화파 파장에서의 정상광선 및 이상 광선에 대한 굴절률을 나타낸다.  $\xi$ 는

$$\xi = L/b \quad (6)$$

이며, 여기에서  $b$ 는 가우시안 광속에 대한 confocal parameter로  $b = w_x w_y k$ 로 주어진다.  $w_x$ ,  $w_y$ 는 집속광의  $x$ ,  $y$  축에서의 beam waist이며,  $k$ 는 펌프광의 파수이다. large walk-off의 경우 focusing factor  $h(B, \xi)$ 는 근사적으로

$$h(B, \xi) = (w_y/w_x)^{1/2} (L_a/L) \tan^{-1}(\xi) \quad (7)$$

으로 표현되며, 여기에서  $L_a$ 는  $L_a = \pi^{1/2} w_x / \rho$ 로 주어진다.

### III. 실험 장치 및 방법

실험에 사용된 장치는 그림 1과 같다. Ti:sapphire 레이저는 자체 제작된 것으로 발진 파장 범위는 730 nm~830 nm이며, 출력은 최대 500 mW의 성능을 갖는다. 실험에서 최종적으로 비선형 매질에 입사되는 최대 출력은 약 300 mW 정도였다. 사용된 LiIO<sub>3</sub>는 부단축(negative uniaxial) 결정으로  $C_6$  symmetry 구조를 가지며, BBO도 부단축 결정으로 3 mm 구조를 갖는다. LiIO<sub>3</sub>는 길이 5 mm와 10 mm의 두 종류를 준비하였으며, BBO의 길이는 7 mm이었다. 레이저 출력의 편광은 실험 테이블과 평행한 선편광으로 비선형 매질을 제1종 위상정합(type-I phase matching)이 이루어지도록 설치하였다. 위상정합은 결정의 각도(angle tuning)나 결정의 온도(temperature tuning)를 조절하여 맞추어 줄 수 있는데, 본 실험에서는 상온에서 각도 tuning만으로 위상정합 조건을 얻을 수 있었다. 결정은 0.015°까지 조절 가능한 rotator 위에 설치하여 입사 광속에 대한 각도를 미세 조정할 수 있도록 하였다. 표 1에 나타낸 각 매질에 대한 굴절률 상수 값으로부터<sup>[2]</sup> 이론식에 의해 주어지는 794 nm 파장에서의 위상 정합각  $\theta_m$  및

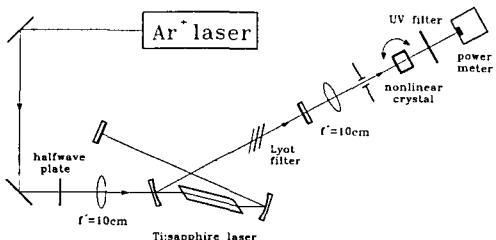


그림 1. LiIO<sub>3</sub> 및 BBO 결정을 이용한 Ti:sapphire 레이저의 제2조화파 발생 장치도.

walk-off angle  $\rho$ 는 LiIO<sub>3</sub>에 대해 43.0°와 87.3 mrad이며, BBO의 경우는 29.2° 및 67.7 mrad이다. 레이저 빔은 촛점 거리 10 cm의 볼록 렌즈로 비선형 결정에 집속되며, Ti:sapphire 레이저 광속은 빔 반경 1 mm의 평행광이기 때문에, 촛점에서의 beam waist는 25.3 μm로 계산된다. 그러므로  $w_x = w_y$ 로 가정할 때, 식 (6)에서 LiIO<sub>3</sub> 및 BBO에 대한  $\xi$  값은 각각 1.0594(LiIO<sub>3</sub>, 10 mm), 0.5297(LiIO<sub>3</sub>, 5 mm), 0.8337(BBO, 7 mm)이다. 또, 식 (7)을 이용하면  $h(B, \xi)$ 는 0.0418(LiIO<sub>3</sub>, 10 mm), 0.0500(LiIO<sub>3</sub>, 5 mm) 및 0.0657(BBO, 7 mm)로 계산된다.

발생된 자외선 광은 펌프광인 Ti:sapphire 레이저와 같은 방향을 갖기 때문에 펌프 레이저 광속을 제거하기 위하여 필터를 사용하였다. 사용된 필터는 펌핑광인 794 nm 영역에서는 투과도가 없으며 397 nm에서는 약 70 %의 감쇄율을 가지는 것이다. 발생된 제2조화파는 형광관(optical engineering Co.)으로 관측하였다. 결정의 각도를 변화시킴으로서 제2조화파 발생이 가능한 허용 각도폭을 측정할 수 있었는데, LiIO<sub>3</sub>에 대해서는  $(6 \pm 0.5)$ 도 이었으며, BBO의 경우는  $(12 \pm 0.5)$ 도로 BBO가 2배 정도 넓은 폭을 나타내었다. 최적의 위상정합 조건은 허용 각도폭 내에서 비선형 결정의 각도를 미세하게 조절하여 최대의 출력이 나옴을 확인함으로서 찾아내었다. 입사광 출력 및 제2조화파 출력을 측정하기 위하여 사용된 power meter는 Newport사 제품(model no.: 883 UV)으로 파장 250 nm~1.3 μm 영역에서 사용 가능한 것이며 pW까지의 저출력 측정이 가능한 것이다. Ti:sapphire 레이저 출력 단에서는 Ti:sapphire 레이저 펌핑에 쓰이는 Ar 이온 레이저의 출력도 일부 따라 나오기 때문에 광 필터를 사용하더라도 Ar 이온 레이저 출력을 제거할 수 없었다. 그러므로 제2조화파 출력을 측정하기 위해 제2조화파가 발생될 때와 발생되지 않을 때 측정 값의 차를 측정하였다.

### IV. 실험 결과 및 토의

그림 2는 길이 5 mm와 10 mm의 LiIO<sub>3</sub> 결정 및 길이 7 mm의 BBO 결정에서 파장에 따른 제2조화파 출력을 나타낸다. 이때, 결정에 입사되는 레이저 출력은 230 mW로 고정하였다. 그림에서 (a)는 G. D. Boyd 등의 이론에 의한 계산치이며, (b)는 실험치이다. BBO의 경우는 높은 파장에서의 제2조화파 출력이 다소 높게 나타나나 전체적인 수준은 이론에서 예측한 값과 유사함을 알 수 있다. 그림에서 보듯이 LiIO<sub>3</sub>를 이용하였을 때 BBO의 경우보다 제2조화파 출력이 높으며, 같은

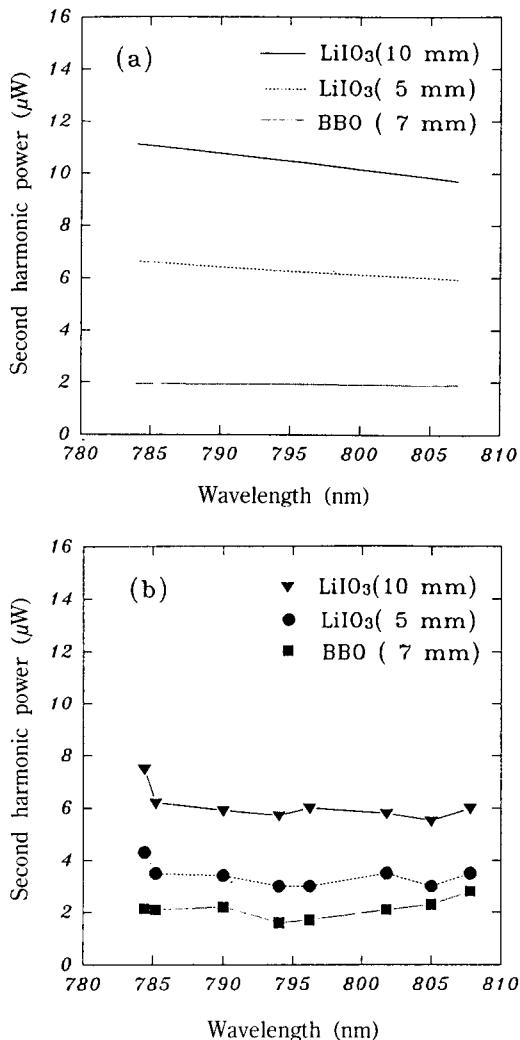


그림 2. 파장에 따른 제2조화파 출력. (a) 이론치, (b) 실험치.

LiIO<sub>3</sub>에서도 길이 10 mm의 결정을 사용할 때가 5 mm의 경우 보다 약 2배 정도 높음을 알 수 있다. 파장에 대해서 LiIO<sub>3</sub>의 경우는 낮은 파장에서의 변화 효율이 높으며 큰 파장으로 갈수록 효율이 다소 떨어지는 것으로 나타난다. 이러한 경향은 이론식 계산의 결과와 유사하나 역시 BBO의 경우와 마찬가지로 파장에 따라 출력값이 크게 변화하지 않음을 알 수 있다. 그러나 784 nm에서의 출력은 다른 파장에 비해 높게 나타났다. 펄스 레이저를 이용한 P. F. Curley의 결과<sup>[10]</sup>를 보면, 700 nm 영역에서 LiIO<sub>3</sub> 결정의 제2조화파 출력은 종 모양으로 나타나며, 765 nm에서의 출력이 가장 높고 파장이 달라짐에 따라

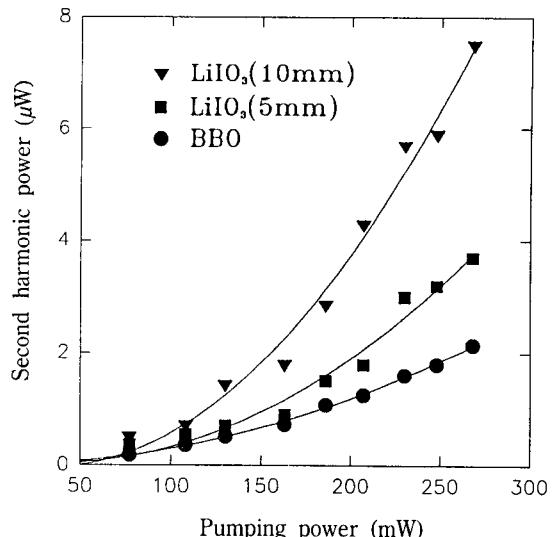


그림 3. 794 nm 입사 출력에 따른 제2조화파 출력.

급격히 감소하여 790 nm에서는 50% 수준으로 떨어진다. 실험 결과는 이러한 경향을 따르는 것으로 판단되며 784 nm 이하의 파장에서 더 높은 출력을 얻을 수 있을 것으로 기대된다. 평균적인 제2조화파 출력 값은 이론치에 비해 약 60% 수준이었다. 이러한 요인으로 접속시 회절 한계(diffractive limit)를 벗어나는 주변 광속에 의한 제2조화파 생성에 기여하는 펌프광의 출력 감소, 비접수차에 의한 효율의 감소 및 사용된 결정의 불완전성을 들 수 있다. 본 실험의 경우는 사용된 LiIO<sub>3</sub> 결정의 불완전성에 기인하는 것으로 판단된다. BBO의 경우를 보면 이론식에 의해 계산된 결과와 잘 일치하기 때문에 실험에서의 큰 오차 요인은 없을 것으로 여겨진다. 또, S. Urabe 등은 500 mW의 펌프 출력으로 5 mm의 LiIO<sub>3</sub>에서 약 10  $\mu\text{W}$ 의 제2조화파 출력을 얻었는데, 변환 계수(conversion coefficient:  $P_2/P_{12}$ )를 비교할 때, 이론값 보다는 본 실험 결과가 S. Urabe 등의 결과에 더 가깝다.<sup>[11]</sup> 또, 10 mm의 경우, 본 실험 결과로부터 계산되는 LiIO<sub>3</sub> 결정의 비선행계수는 일반적으로 알려진 값 보다는 S. Bourzeix 등의 결과<sup>[12]</sup>에 더 가까움을 알 수 있었다. 펌프광 출력이 230 mW 일 때, LiIO<sub>3</sub> 및 BBO에서의 평균적인 제2조화파 출력은 약 6  $\mu\text{W}$ (10 mm), 3  $\mu\text{W}$  (5 mm) 및 2  $\mu\text{W}$ (BBO)이었으며, 그에 해당하는 변환 계수 (conversion coefficient:  $P_2/P_{12}$ )는 LiIO<sub>3</sub>에서  $1.13 \times 10^{-4} \text{ W}^{-1}$ (10 mm),  $5.67 \times 10^{-5} \text{ W}^{-1}$ (5 mm)이고, BBO(7 mm)에 대해서는  $3.78 \times 10^{-5} \text{ W}^{-1}$ 이다. Buesener 등의 측정 결과<sup>[4]</sup>와 비교할 때, 780~810 nm에서 LiIO<sub>3</sub> 결정의 제2조

화파 변환 계수는 610~620 nm에서의 값 보다 약 1/10 수준임을 알 수 있다.

794 nm에서의 변환 계수를 측정하기 위해 그림 3과 같이 파장을 고정하고 펌프 출력에 따른 제2조화파 출력을 측정하였다. 그림에서 실선은  $\gamma_{SH}P_1^2$ 에 least square fitting한 결과이다. 이로부터 변환 계수  $\gamma_{SH}$ 를 얻었으며, LiIO<sub>3</sub> 결정에 대해  $(1.06 \pm 0.05) \times 10^{-4} \text{ W}^{-1}(10 \text{ mm})$ ,  $(5.28 \pm 0.33) \times 10^{-5} \text{ W}^{-1}(5 \text{ mm})$ 이었고, BBO에 대해서는  $(2.96 \pm 0.05) \times 10^{-5} \text{ W}^{-1}$ 이었다. 그림에 나타나지 않은 낮은 출력에서도 제2조화파의 발생을 형광판으로부터 확인할 수 있었으나 광필터에 의해 제거되지 않은 Ar 레이저 광에 의한 detector에서의 dc offset 때문에 정량적인 데이터를 얻을 수 없었다. 10 mm의 LiIO<sub>3</sub> 결정으로부터 얻을 수 있는 최대 제2조화파 출력은 펌프레이저 출력이 268 mW일 때 약 7.5  $\mu\text{W}$ 이었으며, 형광판을 이용해 관측한 바로는 제2조화파가 발생하기 시작하는 펌핑 레이저의 최소 출력이 약 42 mW 임을 알 수 있었다.

## V. 결 론

이상으로 Ca<sup>+</sup> 이온의 분광에 이용될 397 nm 광원을 얻기 위하여 LiIO<sub>3</sub> 및 BBO 결정에서의 제2조화파 발생 실험을 실시하였다. Ti:sapphire 레이저를 이용하여 780~810 nm 영역에 대한 LiIO<sub>3</sub> 및 BBO 결정의 제2조화파 변환 효율을 측정하였으며 이론값과 비교하였다. 그 결과, LiIO<sub>3</sub>의 경우는 이론식에 의한 계산 값의 60% 정도되었고, BBO의 경우는 계산된 이론치와 잘 일치함을 알 수 있었다. 또, 780~810 nm에서 LiIO<sub>3</sub> 결정의 변환 계수는 610~620 nm 영역의 값보다 약 1/10 정도 임을 알 수 있었다. 펌프 출력에 대한 제2조화파 출력으로부터 794 nm에서의 변환 계수를 구하였으며, LiIO<sub>3</sub> 결정에 대해  $(1.06 \pm 0.05) \times 10^{-4} \text{ W}^{-1}(10 \text{ mm})$ ,  $(5.28 \pm 0.33)$

$\times 10^{-5} \text{ W}^{-1}(5 \text{ mm})$ 이었고 7 mm의 BBO 결정에 대해서는  $(2.96 \pm 0.05) \times 10^{-5} \text{ W}^{-1}$ 이었다.

본 측정 결과는 앞으로 고리형 공진기를 이용한 저출력 반도체레이저의 제2조화파 발생에 이용될 것이며, LiIO<sub>3</sub> 및 BBO를 이용한 390~405 nm 영역의 제2조화파 발생 연구에 많은 도움이 되리라 여겨진다.

## 참 고 문 헌

- [1] P. A. Franken, A. E. Hill, C. W. Peters and G. Weinreich, Phys. Rev. Lett. **7**, 118 (1961).
- [2] V. G. Dmitriev, G. G. Gurzadyan and D. N. Nikosyan, *Handbook of Nonlinear Optical Crystal* (Springer-Verlag, NewYork, 1990).
- [3] G. D. Boyd and D. A. Kleinman, J. of Appl. Phys. **39**(8), 3597 (1968).
- [4] M. K. Chun, L. Goldberg and J. F. Weller, Appl. Phys. Lett. **53**(13), 1170 (1988).
- [5] J. C. Baunert and P. Gunter, H. Melohoir, Opt. Commun. **48**, 215 (1983).
- [6] H. Buesener, A. Renn, M. Brieger and F. von Moers, A. Hese, Appl. Phys. **B39**, 77 (1986).
- [7] K. Kato, IEEE J. of Quantum Electron. **QE-22**(7), 1013(1986).
- [8] C. S. Adams and A. I. Ferguson, Opt. Commun. **79**(3), 219(1990).
- [9] M. A. Persaud, J. M. Tolchard and A. I. Ferguson, IEEE J. of Quantum Electron. **1** **26**(7), 1253 (1990).
- [10] P. F. Curley and A. I. Ferguson, Opt. Commun. **80**(5), 365 (1991).
- [11] S. Urabe, H. Imajo, K. Hayasaka and M. Watanabe, Japanese J. of Appl. Phys. **30**(8B), L1532 (1991).
- [12] S. Bourzeix, M. D. Plimmer, F. Nez, L. Julien and F. Biraben, Opt. Commun. **99**, 89 (1993).

## Second Harmonic Generation of Ti:sapphire Laser in LiIO<sub>3</sub>, BBO Crystals

Cha Hwan Oh, Han Tae Choo, Tai Hyun Yoon, Jun Suck Ahn and Yoon Chan Park  
*Korea Research Institute of Standards and Science, Taejon 305-340 Korea*

Sang Gee Kim and Phil Soo Kim  
*Dept. of Physics, Hanyang University, Seoul 133-791, Korea*

(Received: March 22, 1993)

We generated the second harmonic of Ti:sapphire laser in LiIO<sub>3</sub> and BBO crystals. Two LiIO<sub>3</sub> crystals and a BBO crystal were used, and the lengths of LiIO<sub>3</sub> crystals were 5, 10 mm and that of BBO was 7 mm. We measured the conversion efficiencies of LiIO<sub>3</sub> and BBO in the wavelength range of 780~810 nm, and compared with the calculation of theory. The measured second harmonic conversion coefficients were  $(1.06 \pm 0.05) \times 10^{-4} \text{ W}^{-1}$  (LiIO<sub>3</sub>, 10 mm),  $(5.28 \pm 0.33) \times 10^{-5} \text{ W}^{-1}$  (LiIO<sub>3</sub>, 5 mm), and  $(2.96 \pm 0.05) \times 10^{-5} \text{ W}^{-1}$  (BBO, 7 mm) at the fundamental wavelength of 794 nm.